

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **06-346025**  
(43)Date of publication of application : **20.12.1994**

(51)Int.Cl.

**C09D183/04**

**G03F 7/075**

**H01L 21/027**

**H01L 21/312**

**// G02F 1/1333**

(21)Application number : **05-138460**  
(22)Date of filing : **10.06.1993**

(71)Applicant : **TORAY IND INC**  
(72)Inventor : **YAMAHO YUKA**  
**ASANO MASAYA**

## (54) COATING COMPOSITION

(57)Abstract:

**PURPOSE:** To obtain a coating composition with excellent crack resistance, useful for a buffer coat of the semi-conductors which requires thick coating, a flattening agent, or a protective coating of the liquid crystal display.

**CONSTITUTION:** In a coating composition wherein a siloxane polymer obtained by hydrolysis and condensation reaction of a mixture of silane compounds containing hydrolyzable groups and a curing agent are contained, as the silane mixture, a mixture of 1 to 20 mole of 3-functional silane with one mole of 2-functional silane is used to form the objective coating composition.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] **21.02.1995**

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] **2621760**

[Date of registration] **04.04.1997**

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

**BEST AVAILABLE COPY**

2004/04/30 10:01

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-346025

(43) 公開日 平成6年(1994)12月20日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 9 D 183/04	P M S			
G 0 3 F 7/075	5 1 1			
H 0 1 L 21/027				
21/312		C 7352-4M		
		7352-4M	H 0 1 L 21/ 30	3 6 1 X
			審査請求 未請求 請求項の数7	OL (全 5 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平5-138460

(22) 出願日 平成5年(1993)6月10日

(71) 出願人 000003159

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(72) 発明者 山崎 有香

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

(72) 発明者 浅野 昌也

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

(54) 【発明の名称】 コーティング用組成物

(57) 【要約】

【構成】加水分解性基含有シラン混合物を加水分解および縮合させることによって得られるシロキサンポリマーおよび膜硬化剤を含有するコーティング用組成物において、該シラン混合物として、2官能性シラン1モルに対して、3官能性シランを1~20モル含有する混合物を用いることを特徴とするコーティング用組成物。

【効果】本発明のコーティング用組成物は、耐クラック性に優れており、厚膜が必要な半導体装置のバッファコート、平坦化剤、あるいは液晶ディスプレイの保護膜などに好適に用いることができる。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式(1)  $R_2SiR'$ ,

で表される2官能性シラン1モルに対して、

一般式(2)  $RSiR'$ ,

で表される3官能性シランを1~20モル含有するシラン混合物を加水分解および縮合させることによって得られるシロキサンポリマー、および膜硬化剤を含有することを特徴とするコーティング用組成物。(ただし、Rは水素、アルキル基、アリール基、アルケニル基、およびそれらの置換体を表わし、それぞれ、同一でも、異なっても良い。R'は加水分解性基を表わし、それぞれ、同一でも、異なっても良い。)

【請求項2】該シラン混合物が、一般式(1)で表される2官能性シラン1モルに対して、

一般式(3)  $SiR'$ ,

で表される4官能性シランを5モル以下含有することを特徴とする請求項1記載のコーティング用組成物。

【請求項3】該シラン混合物の5~50モル%が、Rがフェニル基であるシランであることを特徴とする請求項1または2記載のコーティング用組成物。

【請求項4】膜硬化剤として、熱により酸を発生する化合物を含有することを特徴とする請求項1~3のいずれか記載のコーティング用組成物。

【請求項5】膜硬化剤として、熱により塩基を発生する化合物を含有することを特徴とする請求項1~3のいずれか記載のコーティング用組成物。

【請求項6】膜硬化剤として、光により酸を発生する化合物を含有することを特徴とする請求項1~3のいずれか記載のコーティング用組成物。

【請求項7】膜硬化剤として、光により塩基を発生する化合物を含有することを特徴とする請求項1~3のいずれか記載のコーティング用組成物。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、シロキサンポリマーを含有したコーティング用組成物に関するものであり、特に、半導体装置のバッファコート、平坦化剤などとして、あるいは液晶ディスプレイの保護膜などの用途に好適に用いられるコーティング用組成物に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来から、加水分解性基を有するシランを加水分解縮合させて得られるシロキサンポリマーを含有したコーティング用組成物は種々提案されている。しかし、従来のコーティング用組成物は耐クラック性が低く、その膜厚は2μmが限界であったため、半導体装置のバッファコート、平坦化剤などとして、あるいは液晶ディスプレイの保護膜などの用途に用いるには不十分なものであった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、耐クラック性が優れ、厚膜が必要なときにも好適に用いられるコーティング用組成物を提供することにある。

【0004】

【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、

一般式(1)  $R_2SiR'$ ,

で表される2官能性シラン1モルに対して、

一般式(2)  $RSiR'$ ,

で表される3官能性シランを1~20モル含有するシラン混合物を加水分解および縮合させることによって得られるシロキサンポリマー、および膜硬化剤を含有することを特徴とするコーティング用組成物により達成される。

【0005】(ただし、Rは水素、アルキル基、アリール基、アルケニル基、およびそれらの置換体を表わし、それぞれ、同一でも、異なっても良い。R'は加水分解性基を表わし、それぞれ、同一でも、異なっても良い。)すなわち、本発明は、本発明者等が鋭意研究を重ねた結果、2官能性シランを用いることが耐クラック性の向上に大きな効果を果たすことを膜中ストレス測定などの考察により見出したことに基づいている。さらに、4官能性シランの含有率が耐クラック性に大きく作用している。また、Rがフェニル基であるシランの含有率も耐クラック性の向上に大きな効果を有する。従って、これらの含有率を特定の範囲にし、膜硬化剤を含有することによって、膜として形成可能となり、かつ、耐クラック性が十分に優れたものとなるのである。

【0006】以下、本発明の構成を順に説明する。

【0007】本発明で用いられるシロキサンポリマーは、

一般式(1)  $R_2SiR'$ ,

で表される2官能性シラン1モルに対して、

一般式(2)  $RSiR'$ ,

で表される3官能性シランを1~20モル含有するシラン混合物を加水分解および縮合させることによって得られる。

【0008】(ただし、Rは水素、アルキル基、アリール基、アルケニル基、およびそれらの置換体を表わし、それぞれ、同一でも、異なっても良い。R'は加水分解性基を表わし、それぞれ、同一でも、異なっても良い。)シラン化合物は、一般式(1)で表される2官能性シラン1モルに対して、

一般式(3)  $SiR'$ ,

で表される4官能性シランを5モル以下含有していても良い。

【0009】Rの具体例としては、炭素数1~6のものが好ましく、水素；メチル基、エチル基、プロピル基などのアルキル基；フェニル基、トリル基、ナフチル基などのアリール基；ビニル基、アリル基などのアルケニル

基、および、トリフルオロメチル基などのフルオロ置換体、3-グリシドキシプロピル基などのエポキシ置換体、3-アミノプロピル基などのアミン置換体などのアルキル基、アリール基、アルケニル基のそれぞれ置換体が挙げられるが、これらに限定されず、また、それらは同一であっても異なってもよい。

【0010】また、R' の具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、メトキシエトキシ基などのアルコキシ基；クロロ、ブロモなどのハロゲン；アセトキシ基などの加水分解性基が挙げられるが、これらに限定されず、また、それらは同一であっても異なってもよい。

【0011】これらシラン化合物の具体例としては、以下のものがあげられる。

【0012】2官能性シランとしては、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、メチルフェニルジメトキシシラン、メチルビニルジメトキシシラン、メチルビニルジエトキシシラン、3-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-クロロプロピルメチルジメトキシシラン、3-クロロプロピルメチルジエトキシシラン、シクロヘキシルメチルジメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルメチルジメトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルジメトキシシラン、オクタデシルメチルジメトキシシラン、ジメチルジアセトキシシラン、ジフェニルジアセトキシシラン、ジメチルジクロロシラン、ジエチルジクロロシラン、ジフェニルジクロロシラン、メチルフェニルジクロロシラン、メチルビニルジクロロシラン、オクタデシルメチルジクロロシラン、ヘプタデカフルオロデシルメチルジクロロシランなどが挙げられる。

【0013】3官能性シランとしては、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、オクタデシルトリメトキシシラン、オクタデシルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、トリフルオロメチルメトキシシラン、トリフルオロメチルエトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-クロロプロピルトリエトキシシラン、3-(N,N-ジグリシジル)アミノプロピルトリエトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、トリデカフルオロオクチルトリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリエトキシシラン、メチルトリス(2-メトキシ

エトキシ)シラン、フェニルトリス(2-メトキシエトキシ)シラン、メチルトリアセトキシシラン、フェニルトリアセトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、メチルトリクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、ビニルトリクロロシラン、オクタデシルトリクロロシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリクロロシラン、トリデカフルオロオクチルトリクロロシラン、トリフルオロプロピルトリクロロシランなどが挙げられる。

【0014】4官能性シランとしては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラフェノキシシラン、テトラセアセトキシシラン、テトラクロロシランなどが挙げられる。

【0015】本発明においては、2官能性シラン1モルに対して、3官能性シランを1~20モル含有するシラン混合物を用いることが、耐クラック性の優れた被膜を得るためには重要である。

【0016】2官能性シランのみの場合には、直鎖状のシリコーンポリマーであり、熱分解温度が300℃以上であることから明らかなように、2官能性シラン1モルに対して、3官能性シランが0.3モル以下であると、コーティング後、通常の300~500℃の加熱によっては硬化せず、膜が形成できない。また、3官能性シランが0.3~1.0モルの範囲では、膜形成は可能となるものの、基板との接着性が十分でない。一方、3官能性シランが20モルを越えると、耐クラック性が不十分になる。従って、2官能性シラン1モルに対して、3官能性シランが1~20モルの範囲の場合のみ、基板接着性などの他の膜特性を損なうことなく、耐クラック性を向上させることができる。

【0017】また、2官能性シラン1モルに対して、4官能性シランを5モル以下の割合で混合して用いることができるが、4官能性シランの使用は、膜の緻密性を向上させる利点がある反面、耐クラック性の低下に繋がるため、好ましくは用いない方がよい。

【0018】また、Rがフェニル基であるシラン化合物を5~50モル%含むことが好ましい。Rがフェニル基であるシラン化合物が多すぎる場合には、膜に白濁が生じたり、紫外光の透過率が低下する。また、少なすぎる場合には、耐クラック性が低下する。

【0019】これらのシラン混合物に水を加え、加水分解および部分縮合させることにより、シロキサンポリマーが得られる。

【0020】用いるシラン混合物の具体例としては、ジフェニルジエトキシシラン1モルに対して、メチルトリエトキシシラン5モル、テトラエトキシシラン1モルの混合物、ジメチルジメトキシシラン1モルに対して、メチルトリメトキシシラン2モル、フェニルトリメトキシシラン1モルの混合物、メチルフェニルジアセトキシシラン1モルに対して、メチルトリアセトキシシラン10モルの混合物、ジメチルジクロロシラン1モルに対し

て、メチルトリクロロシラン3モル、フェニルトリクロロシラン7モルの混合物などが挙げられる。

【0021】反応は無溶媒でも良いが、通常は溶媒中で行なわれる。溶媒は有機溶媒が好ましく、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどのアルコール類；エチレングリコール、プロピレングリコールなどのグリコール類；エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジエチルエーテルなどのエーテル類；メチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトンなどのケトン類；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどのアミド類；エチルアセテート、エチルセロソルブアセテートなどのアセテート類；トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサンなどの芳香族あるいは脂肪族炭化水素のほか、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシドなどを挙げることができる。溶媒の量は任意に選択可能であるが、シラン1重量に対して、0.1~3.0重量の範囲で用いるのが好ましい。

【0022】加える水はイオン交換水が好ましい。水の量は任意に選択可能であるが、シラン1モルに対して、1.0~4.0モルの範囲で用いるのが好ましい。

【0023】また、反応には、酸あるいは塩基触媒を用いることができる。塩酸、硫酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、リン酸、イオン交換樹脂などの酸触媒、トリエチルアミン、ジエチルアミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの塩基触媒が挙げられる。

【0024】また、反応温度は、反応系の凝固点から沸点の範囲で通常選択されるが、沸点以上の温度で加圧状態で反応することも可能である。高分子量のシロキサンポリマーを得るには、還流下で1~100時間行なうのが好ましい。そのほかシロキサンポリマーの重合度を上げるために、再加熱もしくは塩基触媒の添加を行なうことも可能である。

【0025】また、塗布性、保存安定性の向上のために、反応溶液から水および触媒を除去することが好ましい。除去する方法としては特に限定されないが、例えば、イオン交換樹脂、イオン交換繊維、モレキュラーシーブなどの吸着剤および乾燥剤を用いて行うことができる。好ましいのは、メチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトン、ジエチルエーテルなどの疎水性有機溶剤を用いて該反応溶液からシロキサンポリマーを抽出し、その有機層を水洗する方法である。

【0026】加水分解および部分縮合反応を施した後の反応溶液に必要な応じて、溶剤を追加あるいは除去することができる。あるいは、反応溶液から触媒、溶媒、反応副生物などを適宜除去した後、溶剤を追加することも可能である。ポリマー濃度は、5~80重量%とするのが好ましく、さらには、20~70重量%とするのが好

ましい。

【0027】ここで用いられる溶剤は有機溶剤が好ましく、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどのアルコール類；エチレングリコール、プロピレングリコールなどのグリコール類；エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジエチルエーテルなどのエーテル類；メチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトンなどのケトン類；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどのアミド類；エチルアセテート、エチルセロソルブアセテートなどのアセテート類；トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサンなどの芳香族あるいは脂肪族炭化水素のほか、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシドなどを挙げることができる。

【0028】本発明の塗布液においては、2官能性シランを用いているため、3官能性シラン、4官能性シランを用いた場合に比べて、膜が硬化しにくい難点がある。そこで、膜硬化剤を必須成分として含有する。膜硬化剤としては、酸および塩基触媒が使用されるが、特に熱によって酸、あるいは塩基を発生する化合物、および、光によって酸、あるいは塩基を発生する化合物を用いることが好ましい。具体的には、熱あるいは光によって酸を発生する化合物として、ベンゾイントシレート、ベンゾインメシレート、ピロガロールトリトシレート、ピロガロールトリメシレート、トリ(ニトロベンジル)フォスフェート、トリアニソインフォスフェート、ジアリールヨードニウム塩、トリアリールスルホニウム塩など、熱あるいは光によって塩基を発生する化合物として、ニトロベンジルシクロヘキシルカルバメート、ジ(メトキシベンジル)ヘキサメキレンジカルバメートなどを挙げることができる。これらの化合物の使用量としては、シロキサンポリマーに対して、0.01~20重量%であることが好ましく、より好ましくは0.1~10重量%であるさらに、本発明に用いられる塗布液には、膜硬化剤のほか、必要に応じて、粘度調整剤、界面活性剤、安定化剤、着色剤、ガラス質形成剤などを添加することができる。

【0029】本発明のコーティング用組成物は、スピナー、ディッピングなどの公知の方法によってシリコンウエハー、セラミックス板などの基板上に塗布、乾燥し、乾燥後の膜を加熱キュアすることによって、組成物は完全に硬化しコーティング膜となる。

【0030】乾燥温度としては、50~150℃、乾燥後の膜厚としては、0.5~5.0μm、キュア温度としては、200~450℃の範囲にあることが好ましい。

【0031】本発明のコーティング用組成物は、半導体装置のパッファコート、平坦化剤、液晶ディスプレイの保護膜のほか、層間絶縁膜、導波路形成用材料、位相シ

フター用材料、各種保護膜として用いることができるが、これらに限定されない。

【0032】

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

【0033】実施例1

ジフェニルジエトキシシラン1モル、メチルトリエトキシシラン5モル、テトラエトキシシラン1モルのシラン混合物をメチルイソブチルケトン100gに溶解し、これに、水10モル、リン酸0.1モルを攪拌しながら加えた。得られた溶液を加熱し、還流させながら、3時間反応させた。その後、メチルイソブチルケトン1kgを用いてシロキサンポリマーを抽出し、得られた有機層にイオン交換水1kgを加えて振とうし、静置後、水層を分離除去した。得られた有機層を濃縮乾固して、シロキサンポリマーを得た。

【0034】このシロキサンポリマーをプロピレングリコールモノメチルエーテルにポリマー濃度50重量%になるように溶解し、さらに、ベンゾイントシレートポリマーに対して、0.5重量%添加し、コーティング用組成物を得た。

【0035】このコーティング組成物をシリコンウェハ上にスピンコーターを用いて塗布し、300℃で1時間キュアしたところ、膜厚8μmでクラックのない良好な膜が得られた。

【0036】比較例1

実施例1において、メチルトリエトキシシラン5モル、テトラエトキシシラン1モルのシラン混合物を原料とする以外は実施例1と同様にシロキサンポリマーを合成し、コーティング用組成物を得た。

【0037】このコーティング組成物をシリコンウェハ上にスピンコーターを用いてコートしたところ、膜厚8\*

\* μmでクラックが多数発生した。

【0038】実施例2

ジメチルジメトキシシラン1モルに対して、メチルトリエトキシシラン2モル、フェニルトリエトキシシラン1モルの混合物をメタノール100gに溶解し、これに、水15モル、塩酸0.1モルを攪拌しながら加えた。得られた溶液を加熱し、還流させながら、8時間反応させた。その後、この溶液をイオン交換樹脂1kgを充填したカラムに通し、水および触媒を除去し、得られた有機層を濃縮して、シロキサンポリマーを得た。

【0039】このシロキサンポリマーをブチルセロソルブにポリマー濃度20重量%になるように溶解し、さらに、トリ(ニトロベンジル)フォスフェートをポリマーに対して、0.1重量%添加し、コーティング用組成物を得た。

【0040】このコーティング組成物をシリコンウェハ上にスピンコーターを用いてコートしたところ、膜厚6μmでクラックのない良好な膜が得られた。

【0041】比較例2

実施例2において、メチルトリエトキシシラン2モル、フェニルトリエトキシシラン1モルの混合物を原料とする以外は実施例2と同様にシロキサンポリマーを合成し、コーティング用組成物を得た。

【0042】このコーティング組成物をシリコンウェハ上にスピンコーターを用いてコートしたところ、膜厚6μmでクラックが多数発生した。

【0043】

【発明の効果】本発明のコーティング用組成物は、耐クラック性に優れており、厚膜が必要な半導体装置のバッファコート、平坦化剤、あるいは液晶ディスプレイの保護膜などに好適に用いることができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>  
// G02F 1/133

識別記号  
505

序内整理番号  
9225-2K

F I

技術表示箇所

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成8年(1996)10月8日

【公開番号】特開平6-346025

【公開日】平成6年(1994)12月20日

【年通号数】公開特許公報6-3461

【出願番号】特願平5-138460

【国際特許分類第6版】

C09D 183/04 PMS

G03F 7/075 511

H01L 21/027

21/312

// G02F 1/1333 505

【F I】

C09D 183/04 PMS 7242-4J

G03F 7/075 511 7124-2H

H01L 21/312 C 7352-4M

G02F 1/1333 505 8708-2K

H01L 21/30 578 7352-4M

【手続補正書】

【提出日】平成7年2月21日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正内容】

【0021】反応は無溶媒でも良いが、通常は溶媒中で行なわれる。溶媒は有機溶媒が好ましく、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノールなどのアルコール類；エチレングリコール、プロピレングリコールなどのグリコール類；エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジエチルエーテルなどのエーテル類；メチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトンなどのケトン類；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどのアミド類；エチルアセテート、エチルセロソルブアセテート、3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノールアセテートなどのアセテート類；トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサンなどの芳香族あるいは脂肪族炭化水素のほか、γ-ブチロラクトン、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシドなどを挙げることができる。溶媒の量は任意に選択可能であるが、シラン1重量に対して、0.1~3.0重量の範囲で用いるのが好ましい。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正内容】

【0023】また、反応には、酸あるいは塩基触媒を用いることができる。塩酸、硫酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、リン酸、多価カルボン酸あるいはその無水物、イオン交換樹脂などの酸触媒、トリエチルアミン、ジエチルアミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アミノ基を有するアルコキシシランなどの塩基触媒が挙げられる。1

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

【0027】ここで用いられる溶剤は有機溶剤が好ましく、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノールなどのアルコール類；エチレングリコール、プロピレングリコールなどのグリコール類；エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジエチルエーテルなどのエーテル類；メチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトンなどのケトン類；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどのアミド類；エチルアセテート、エチルセロソルブアセテート、3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノールアセテートなどのアセテート類；トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサンなどの芳香族あるいは脂肪族炭化水素のほか、γ

ーブチロラクトン、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシドなどを挙げることができる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】本発明の塗布液においては、2官能性シランを用いているため、3官能性シラン、4官能性シランを用いた場合に比べて、膜が硬化しにくい難点がある。そこで、膜硬化剤を必須成分として含有する。膜硬化剤としては、酸および塩基触媒が使用され、反応に用いた酸あるいは塩基をそのまま残存させることができる。また、熱によって酸、あるいは塩基を発生する化合物、および、光によって酸、あるいは塩基を発生する化合物を用いることが好ましい。具体的には、熱あるいは光によって酸を発生する化合物として、ベンゾイントシレート、ベンゾインメシレート、ピロガロールトリトシレート、ピロガロールトリメシレート、トリ(ニトロベンジル)フォスフェート、トリアニソインフォスフェート、ジアリールヨードニウム塩、トリアリールスルホニウム塩など、熱あるいは光によって塩基を発生する化合物として、ニトロベンジルシクロヘキシルカルバメート、ジ(メトキシベンジル)ヘキサメキレンジカルバメートなどを挙げることができる。これらの化合物の使用量としては、シロキサンポリマーに対して、0.01~20重量%であることが好ましく、より好ましくは0.1~10重量%である。さらに、本発明に用いられる塗布液には、膜硬化剤のほか、必要に応じて、粘度調整剤、界面

活性剤、安定化剤、着色剤、ガラス質形成剤などを添加することができる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0042

【補正方法】変更

【補正内容】

【0042】このコーティング組成物をシリコンウェハ上にスピンコーターを用いてコートしたところ、膜厚6  $\mu\text{m}$ でクラックが多数発生した。

実施例3

メチルトリメトキシシラン95.2g(0.7mol)、ジメチルジメトキシシラン36g(0.3mol)、フェニルトリメトキシシラン39.6g(0.2mol)をブロビレングリコールモノメチルエーテル200gに溶解し、これに、水60g、リン酸2gを攪拌しながら加えた。得られた溶液をバス温105℃で2時間加熱し、内温を90℃まで上げて、主として副生するメタノールからなる成分90gを留出せしめた。次いでバス温130℃で1.0時間加熱し、内温を118℃まで上げて、主として水とブロビレングリコールモノメチルエーテルからなる成分70gを留出せしめた後、室温まで冷却し、塗布液を得た。この塗布液を石英板にスピンコーターを用いて塗布し、250℃で1時間キュアしたところ、無色透明で膜厚5  $\mu\text{m}$ でクラックのない良好な膜が得られた。また、得られた膜について単位組成を $^{29}\text{Si}$ -固体NMRにより測定したところ、 $\text{R}_2\text{SiO}_2$ 、 $\text{RSiO}_3$ 、のモル比が、1:3と、原料の2,3官能性シランのモル比と一致していた。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**